

開催案内

研究会 開催案内

第5回 光ネットワーク産業・技術研究会

日時：平成29年3月1日（水）13:30～17:20

会場：NTT 横須賀研究開発センタ（神奈川県横須賀市光の丘）

テーマ：「新材料・技術による光通信の革新・シリコンフォトリソグラフィの先へ」および紫綬褒章受賞記念講演

参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください

<http://www.oitda.or.jp/main/study/pnstudy/pnstudy.html>

問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 中野 E-mail: pnstudy@oitda.or.jp

第5回 多元技術融合光プロセス研究会

日時：平成29年3月2日（木）13:00～17:20

会場：産業技術総合研究所 臨海副都心センター別館11階 第1会議室（江東区青海）

テーマ：光が拓く豊かな未来 ～光の新分野開拓～

参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください

<http://www.oitda.or.jp/main/study/tp/tp.html>

問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 潮田 E-mail: tagen.proc@oitda.or.jp

第4回 光材料・応用技術研究会

日時：平成29年3月3日（金）13:00～17:00

会場：中央大学 理工学部 後楽園キャンパス 3号館 3300号室（文京区春日）

テーマ：レーザー及び非線形光学の生体・医療応用

参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください

<http://www.oitda.or.jp/main/study/omat/omat.html>

問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 山下 E-mail: omat@oitda.or.jp

第5回 フォトリソグラフィデバイス・応用技術研究会

日時：平成29年3月15日（水）13:00～17:30

会場：上智大学 四谷キャンパス（千代田区紀尾井町）

テーマ：自動車の将来技術（仮）

参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください

<http://www.oitda.or.jp/main/study/pd/pdstudy.html>

問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 鈴木(俊) E-mail: pdevice@oitda.or.jp